### レーザ加工による透明酸化物導波路の作製と 色素超薄膜・微粒子の発光制御

大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科 教授 富岡明宏 (平成 24 年度一般研究開発助成 AF-2012212)

キーワード:レーザプロセッシング、ナノ粒子、透明酸化物導波路

### 1. 研究の目的と背景

(A) パルスレーザを用いて,機能を失活させることな く有機発光材料のナノ粒子を作製することと,(B)これを 希望の空間パターンで配置するためのナノ溝をつけた Ti0,超薄膜の作製の両方に挑戦した.

(A)の研究課題については、従来行われてきた紫外光パ ルスレーザを用いるレーザブレーション法では、材料を一 旦原子クラスターに分解し、これを基板に堆積することに より材料の構造を再構築するが,有機材料には適用できな いという問題があった. すなわち, 一般に有機材料は同一 の材料組成からでも多数の構造が可能であり、ある機能を 発現させるためには、特定の順序に複数種の原子を結合し て、特定の3次元構造を構築させる必要があり、高度に選 択的な化学合成を行う必要がある.本研究では、このよう にして化学合成された機能性分子の構造を破壊すること なく,孤立状態の分子からナノ粒子を短時間で作製するこ とに挑戦した. 溶液中で分子分散(孤立)している有機色 素に可視光パルスレーザを照射して,色素を共鳴励起して 分子振動を誘起し、溶媒を短時間に蒸発させる新手法であ る. 光子エネルギーの低い可視光を用いるので,紫外光の ように化学結合を切断することはなく, 有機材料の機能が 保持されると期待できる. ミクロ液滴を水中に分散し, こ れに可視光パルスレーザを照射すれば,溶媒の蒸発ととも に「裸の」有機分子が不溶な水中に放り出され、急速に冷 却されナノ粒子が形成されるだろう1).これまで,水の冷 却効果をねらった「液相レーザアブレーション法」が提案 されているが<sup>2)</sup>, 光照射ターゲットがスピンコート膜など の固体であり,分子が強く凝集していたためナノ粒子化し ても機能・性質はマクロ状態と何も変化がなかった.本研 究では、バラバラの分子から凝集体であるナノ粒子を再構 成するため,条件によっては機能・性質を変化させること が期待できる.この点に新規性がある.本研究では,機能・ 性質の転換が期待できるタイプと機能・性質が変化しない タイプの異なる有機材料でこの新規「液滴レーザプロセッ シング」を試し、この手法の有効性を検証する.この方法 では,液中でレーザプロセッシングを行うので,作製した 全ナノ粒子を容易に回収することができ,資源の有効活用 に資することができる.真空チェンバーで行う従来のレー ザアブレーションでは、堆積用基板以外の真空チェンバー 内壁にも多量の材料が堆積し無駄になってしまう欠点を もっていたが、この点が大きく改善されるだろう.

将来的には、バイオ応用で急速に進化しているミクロ流路 デバイスと結合して、「液滴レーザプロセッシング」によ り作製したナノ粒子を懸濁状態のまま搬送して、バイオア ッセイなどに利用する付加価値を検討することもできよ う.

(B) の研究課題については、このようなバイオアッセ イ応用への準備として,位置選択的に発光性有機ナノ粒子 を配置し,単一ナノ粒子やその複合体の光学的なアッセイ を検討するものである. 本研究では、まずそのためのナノ 溝をつけた TiO, 超薄膜を作製する. TiO, は可視光領域で 透明で,屈折率が高く,表面プラズモンを用いた光学アッ セイに適している.また紫外光照射により光化学的に遊離 電子を発生させ、電気化学的なアッセイの可能性も視野に 入る.本研究では、サブマイクロメートルの溝パターン作 製の試行として、市販の DVD ディスクの記録トラックを使 って,直接その上に TiO,超薄膜を作製する.バイオアッ セイ応用を念頭に置き,同じ形状の溝パターンを短時間に 大量かつ安価に作製する手法として, DVD ディスクの記録 トラック面にアルコキシド溶液を塗布し、ゾルゲルプロセ スを使って TiO, 超薄膜を形成する手法を開発する. 最近 短い基のメトキシドやエトキシドではなく, t-ブトキシド を使ってナノメートルオーダーで平坦かつ忠実な微細構 造を形成できるゾルゲルプロセスが提案されている<sup>3)</sup>.本 研究でもこれを採用することにより, ナノメートルオーダ ーで DVD ディスクの記録ピットを TiO, 超薄膜に転写でき るかを試す.1/0の2値データ配列を適切に設計して、こ れを DVD-R ディスクに記録すれば,希望する様々なサイズ の窪みを希望通りのパターンで配置した鋳型を DVD-R デ ィスク面上に作製できる. これを忠実に TiO, 超薄膜に転 写して、うまく剥離できれば、ナノメートルオーダーで忠 実な微細構造をもつ Ti0, 超薄膜が作製できる可能性が高 い.この手法は、(A)の研究課題で作製した発光性有機ナ ノ粒子をバイオアッセイ用途で配置する基板を,短時間に 大量かつ安価に作製する道を拓くと期待できる.

### 2. 実験方法

# 2.(A) 液滴レーザプロセッシング法の開発と発光性有機ナノ粒子の作製

色素試料として大きな光吸収・発光を示すπ共役系高分子 MEH-PPV (Aldrich, Mn=40,000-70,000) および Poly-fluorene (F8, Aldrich, Mw>20,000)を用いた. 両者とも以



図1 (a)高分子溶液の微小液滴を不溶な水に懸濁したものをターゲットとして,低光子エネルギーを もつ緑パルスレーザを照射する液滴LP処理の配置図.(b)水に懸濁した状態で生成した高分子微粒子 とその走査電子顕微鏡写真(c).スケールバーは100µm.

下同じ処方箋に従った. MEH-PPV のクロロホルム, ジクロ ロメタン,クロロベンゼン,またはトルエン溶液 200 µ1 を 2 ml の純水 (MEH-PPV は不溶で、かつ有機溶媒も水と 混じらない) 中に、ホモジェナイザで超音波処理しながら 微小液滴として水中に均一に分散させる. 見かけの色は透 明な橙色から、光散乱による濁った橙色に変わる. 試料の 損傷を避けるため、紫外光ではなく、Nd/YAG ns パルスレ ーザの SHG 光 (波長 532 nm, 25 mJ 5 ns pulse, 10 Hz, Minilite II, Continuum) を用いて, MEH-PPV 試料を 30 分間共鳴励起した(液滴LP処理)[図1(a)]. 有機色素を 強励起すると、π共役系の強い電子・格子結合4-6)を通 じて分子振動が引き起こされ,これが高分子のコンフォメ ーション変化<sup>7)</sup>を誘導することが期待できる.レーザ照 射による熱的効果のため, 微小液滴中の溶媒は短時間に揮 発し, 裸になった MEH-PPV 高分子が水により急速に冷却さ れて凝集体を形成すると期待される.比較のため, MEH-PPV スピンコート膜を水中に沈め, Nd/YAG SHG laser 光を 30 分間照射した場合(従来法の液相 LP 処理)も試みた.い ずれの手法の場合も、生成した MEH-PPV 微粒子の懸濁液 [図1(b)]をSi基板に載せて乾燥,コントラストを得る ため Au をプラズマコートした後,低加速電圧 20 kV で SEM

観察を行い, 微粒子の生成を確認した. またフォトルミ ナッセンス (PL)を観測する場合には, 懸濁液をガラス基 板上に載せて気密チェンバーに入れ, N2 雰囲気で乾燥し, 200℃まで加熱してアニーリング処理を行った.

### 2.(B) ナノ溝をつけた TiO<sub>2</sub> 超薄膜の作製

(A)の研究課題で作製した発光性有機ナノ粒子を,液 体に懸濁された状態のままミクロ流路を使って搬送し、希 望通りのパターンで基板上に配置できれば、バイオアッセ イ用途に有用である. つまり予め基板上の凹凸に各種リガ ンドをパターン配置し、ミクロ流路を使ってこのリガンド に発光性有機ナノ粒子を結合させ,同じくミクロ流路を使 って検査対象バイオ試料を全体に流しこんだ後,反応の有 無を発光の差異として光学的に検証する, 簡便な手法が可 能になる.各種リガンドの結合サイトとして、同時に流路 デバイスとして機能させるため, 基板にはサブマイクロメ ートル幅の溝やナノサイズの凹凸が必要となり,同時に光 学的検出感度を保証する透明性とバックグランド蛍光の 低い光学的性能が求められる.本研究では、光触媒作用の ある TiO, 超薄膜を基板材料に採用することにより、将来 (紫外光で電子を遊離させ)電気化学的なアッセイも行え る利点をもたせた.また、今回はナノ溝をつけた TiO,超 薄膜の試作として,ナノサイズの凹凸をもつ DVD-R 記録面 上にゾルゲル法により TiO2 超薄膜を作製後、プラスチッ ク基板上にはがしとり、TiO,超薄膜にDVD-R記録面の凹凸 が転写できたかどうかを確かめた.

TiO<sub>2</sub>超薄膜は2段階のゾルゲル法で作製した.1段めの ゾルゲルプロセス(図2)では,揮発性のメトキシドやエ トキシドではなく,t-ブトキシドをゆっくりと離脱させる





図3 TiO<sub>2</sub>ナノ溝薄膜作製

ことにより緻密な TiO<sub>2</sub> 層を鋳型表面に形成させる. この 1段めゾルゲルプロセスで凹凸転写の忠実度が決定され る. 2段めの反応では, さらにゾルゲルプロセスを進めて この TiO<sub>2</sub> 層を連続的な薄膜に成長させる (図3).

### 3. 実験成果

## 3.(A) 液滴レーザプロセッシング法の開発と発光性有機ナノ粒子の作製

まず比較のため, 従来提案されている固体をターゲット とする液相レーザプロセシング法では, µm サイズの微粒 子が生成したが, その吸収スペクトル・発光スペクトルと も, もとのスピンコート膜とピーク波長の変化はなかった [図4(a)]. これは, MEH-PPV 高分子のエネルギー状態が 液相レーザプロセッシングでは変化しなかったことを示 している.

次に我々の提案している液滴レーザプロセッシングで は、短波長シフトした光吸収・発光(以降タイプBと呼ぶ) を示すことが判った[図4(b)].遠心分離による分画によ り、レーザ処理が不十分な数µm サイズの粒子は溶液状態 と同じ光吸収・発光(以降タイプAと呼ぶ、図5)を示す らしいこと、サイズ1µm未満の微粒子(光散乱測定から 推定した粒径分布は単分散であり、平均粒径は200nmであ った)は短波長シフトした光吸収・発光(タイプB)を示 すことが判った[図4(b)].これはナノ粒子中では、 MEH-PPVのエネルギー状態が変化している(タイプB)こ とを示しており、液滴LP処理により初期の目標が達成で きたことを示している.

図4 発光スペクトルの比較. (a)クロロホルム溶液から作製したス ピンコート膜(実線)と液相LP処理したスピンコート膜(破線)(b) スピンコート膜(実線)と液滴LP処理微粒子(アニーリング前,破 線),同アニーリング後(点線,0.12倍に縮小).初期溶媒はクロロ ホルム. (c)クロロホルム溶液から作製したスピンコート膜(実線) と液滴LP処理微粒子(アニーリング後,破線).ジクロロメタン

(b) x0.12 (c) (d) 600 700 650 750 550 500 [nm]

溶液から作製したスピンコート膜と液滴 LP 処理微粒子(アニーリング後)は完全に重なっている(点線). (d)溶液の 発光. 実線はジクロロメタン溶液, 点線はクロロベンゼン溶液, 1 点鎖線はクロロホルム溶液, 破線はトルエン溶液. ジクロロメタンでは溶液状態ですでにタイプ B の発光を 示し [図4(d)], MEH-PPV1分子だけでもタイプ B のエネ ルギー状態を取りうることが判った.ジクロロメタン溶液 を液滴 LP 処理したところ, 微粒子はタイプ B エネルギー 状態のままで,変化がなかった [図4(c)].また,クロロ ベンゼン溶液はタイプAとタイプBのエネルギー状態の混 合状態を示唆する結果となった.いずれの場合も一度タイ プ B に転移した試料をさらに液滴 LP 処理しても,タイプ A に戻ることはなかった.これは,タイプA よりもタイプ B のエネルギー状態(基底状態)の方がエネルギーが低い ことを示唆している [図5].励起状態のエネルギー変化 が小さければ,発光エネルギー(遷移エネルギー)がタイ プ B の方が大きいことと首尾一貫していると云える.

パルスレーザによりπ共役結合が切断され,発光が短波 長化している可能性について.ジクロロメタン溶液の示す 光吸収・発光と液滴 LP 処理で得られた微粒子の光吸収・ 発光が同一であることは,これらのエネルギー状態も同一 であり,化学的な損傷に起因する可能性を否定している. 分子がバラバラのジクロロメタン溶液がタイプ B のエネ ルギー状態をとる事は,これが分子の集合によってもたら される状態ではなく,ジクロロメタンの溶媒和により1分 子のコンフォメーション変化として起きうる事を示して いる.

ジクロロメタンの溶媒和が、MEH-PPV 高分子をタイプ B 安定化エネルギー状態に到達させると云える.だが、ジク ロロメタン溶液から作ったスピンコート膜を200℃までア ニーリングしてジクロロメタン溶媒を完全に除去しても、 発光スペクトルはタイプ Bから全く変化しなかった.これ は、タイプ Bへの変化がいわゆる「溶媒効果」ではない、 つまり溶媒がなくなった後も「維持される」効果であり、 非可逆変化であると云える.

他方側鎖のタイプが異なるポリフルオレンでもナノ粒 子が作製できた.だが粒子サイズを変えても、溶液状態と



図5 相転移のエネルギーダイアグラム. 液滴 LP 処理は MEH-PPV のタイプA状態を基底状態エネルギーのより低 いタイプ B 状態に不可逆的に転移させる. この安定化 は、タイプB状態の方が短波長化した発光を示すことと 首尾一貫している. 2 状態間の活性化エネルギーは 200℃ での熱エネルギーkT よりも大きい.



لالا عند بالمعلم في عند المعلم الم المعلم ا

図7 (a) 露出させた DVD 記録面と(b) TiO<sub>2</sub> 超薄膜転写面の SEM 画像

吸収・発光ピークが変わらず、ナノ粒子化による状態変化 は起きなかった.図5に表したタイプA・Bの状態変化に は側鎖が寄与している可能性が高いと云える.

#### 3.(B) ナノ溝をつけた TiO, 超薄膜の作製

DVD-Rディスクの保護層を剥がして,記録面を露出させた 後,2段階のゾルゲルプロセスによりDVD-Rディスク記録 面にTiO<sub>2</sub>超薄膜を形成させた.超薄膜が形成されたら, 透明プラスチック基板にエポキシ剤を用いて接着し, DVD-Rディスクを剥がしてプラスチック基板に接着され たTiO<sub>2</sub>超薄膜を200℃で10分間アニーリングした後,光 学顕微鏡,および(金をスパッタ後)SEM観察した.光学 顕微鏡(図6)でもピッチ615nmのナノ溝が形成されてい ることが確認できる.

金スパッタ後の SEM 画像でも, DVD 表面の記録トラック [図7(a)]の溝間隔と同じストライプパターンが明瞭に 見え[図7(b)],615nmの溝間隔が転写された TiO<sub>2</sub>薄膜が 出来ていることが確認できた.TiO<sub>2</sub>薄膜の表面に載ってい る微小な破片は TiO<sub>2</sub>の過剰固化物であると思われ、ゾル ゲルプロセスのさらなる最適化が必要と考えられる.図7 (b)の中央部分は周囲より少し暗く写っているが、溝があ る以上この部分も TiO<sub>2</sub>薄膜が存在すると考えられる.コ ントラストの違いは TiO<sub>2</sub>薄膜の厚さや表面平坦性の違い を反映したものではないかと思われる.この部分が光学顕 微鏡画像では表面の違いが強調されて黒く見えており、光 学像の印象ほど TiO<sub>2</sub>薄膜は「荒れた構造」にはなってい ない事を図7(b) は物語っている.

我々が開発したナノ溝をつけた透明 TiO<sub>2</sub> 超薄膜基板は 現在ナノエレクトロニクス応用にも活用を検討している. 例えば金属中で伝導性の最も高い銀ナノワイヤー<sup>8)</sup>をミ クロ電極として利用すると,我々が開発した有機ナノ粒子 が半導体としてどのような性能を示すかが今後検証でき るだろう.すなわち,TiO<sub>2</sub>超薄膜の凹部に有機ナノ粒子を 捕捉し,ナノ溝に銀ナノワイヤーを流し込んで有機ナノ粒 子と電気的に接触させると,個々の半導体有機ナノ粒子の 電気特性が評価できると期待できる.

### 4.結論

冷却効果のある水中に懸濁した有機色素溶液の微小液 滴を照射ターゲットとしてレーザプロセッシングを行う, 新規な「液滴レーザプロセッシング法」を開発した.機能 を保持した発光性ナノ粒子の作製に成功しただけでなく, サイズを系統的に変えることや,色素高分子の側鎖の種類 によって,発光波長が変わる場合と変わらない場合がある ことも実証した.次に,バイオアッセイ応用をめざしてこ れらの発光性ナノ粒子を位置選択的に配置するための,ナ ノ溝をつけた透明 TiO<sub>2</sub> 超薄膜基板作製にも挑戦し,ナノ 凹凸転写の忠実度を評価した.

### 謝 辞

本研究は公益財団法人 天田財団 一般研究開発助成 (AF-2012212)の援助を受けて実施された. ここに深い謝 意を表します.また,研究の遂行にあたり,研究室の卒研 生・大学院生には多大の協力を頂きました.重ねてお礼申 し上げます.

### 参考文献

- K. Takada and A. Tomioka: J. Phys. Conf. Ser., 358 (2012), 012012, 1-7.
- D. Baeuerle: "Liquid-Phase Deposition, Electroplating", in Chap. 11 of "Laser Processing and Chemistry", Springer- Verlag, (2000).
- S. Nishimura, N. Abrams, B. A. Lewis, L. I. Halaoui, T. E. Mallouk, K. D. Benkstein, J. V. de Lagemaat and A. J. Frank: J. Am. Chem. Soc., 125 (2003), 6306-6310; K. L. Purvis, G. Lu, J. Schwarz and S. L. Bernasek: Langmuir, 15 (1999), 7092-7096.
- 4) M. Liess, S. Jeglinski, Z. V. Vardeny, M. Ozaki, K. Yoshino, Y. Ding and T. Barton: Phys. Rev. B., 56 (1997), 15712-15724.
- 5) S. Abe: J. Phys. Soc. Jpn., 58 (1989), 62 -65.
- T. Ogawa, and T. Takagahara; Phys. Rev. B, 44 (1991), 8138-8156.
- J. Zhang, Z. Wang and T. Kobayashi: Phy. Rev. B, 77 (2008), 153202 1-4.
- A. Tomioka, K. Ozasa, M. Hirayama, H. Tsukamoto, A. Masuda, S. Maeda and M. Kawabata: Proc. of the 9th IEEE Int. Conf. Nano/Micro Eng. Mol. Sys., (2014) 660-663.